

Secondary corpuscule detector and its arrangement in a corpuscular beam apparatus

Patent number: EP0917178

Publication date: 1999-05-19

Inventor: FEUERBAUM HANS-PETER DR (DE); WINKLER DIETER DR (DE); BAUMGARTEN HOLGER DIPLO-ING (DE)

Applicant: INTEGRATED CIRCUIT TESTING (DE)

Classification:

- **international:** H01J37/244

- **European:** H01J37/244

Application number: EP19970120123 19971117

Priority number(s): EP19970120123 19971117

Also published as:

WO9926273 (A1)

Cited documents:

US5198675

US5517033

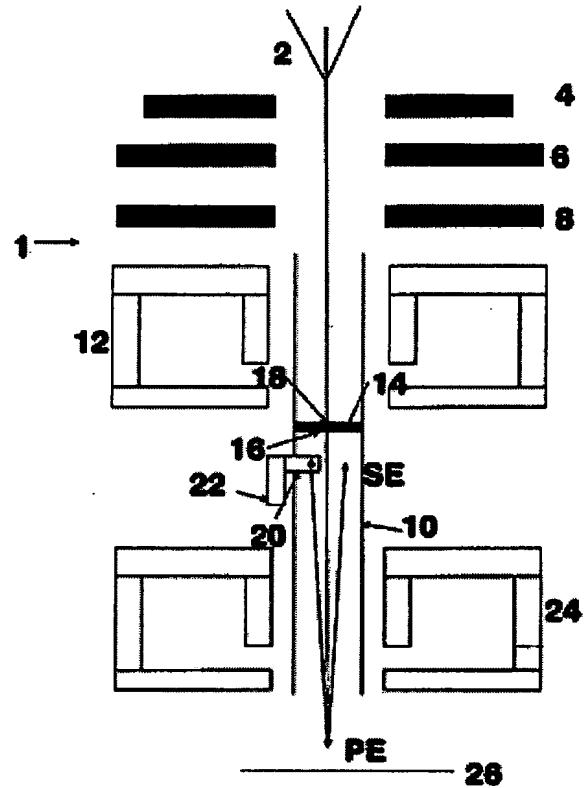
EP0428906

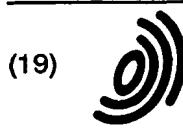
JP7192678

Abstract of EP0917178

Detector has a scintillation layer (16) for producing photons when hit by the secondary corpuscles. The scintillation layer and its substrate (14) have a through hole (18) for the primary beam. A detector device (20,22) senses and evaluates the photons. The substrate is very thin around the primary beam hole, which is very narrow.

A corpuscular radiation device is also claimed.





Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)



(11)

EP 0 917 178 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
19.05.1999 Patentblatt 1999/20

(51) Int. Cl.⁶: H01J 37/244

(21) Anmeldenummer: 97120123.1

(22) Anmeldetag: 17.11.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder:

ICT Integrated Circuit Testing
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH
85551 Helmstetten (DE)

(72) Erfinder:

- Feuerbaum, Hans-Peter, Dr.
81739 München (DE)
- Winkler, Dieter, Dr.
81739 München (DE)
- Baumgarten, Holger, Dipl.-Ing.
85567 Bruck (DE)

(74) Vertreter:

DIEHL GLAESER HILTL & PARTNER
Flüggenstrasse 13
80639 München (DE)

(54) Detektor für Sekundärkorpuskeln und dessen Anordnung in einem Korpuskularstrahlgerät

(57) Die Erfindung lehrt einen Detektor (11) für Sekundärkorpuskeln (SE) sowie dessen Anordnung in einem Korpuskularstrahlgerät (1). Der Detektor (11) für Sekundärkorpuskeln (SE) ist im Strahlengang der Primärkorpuskeln angeordnet und trägt eine Szintillationschicht (16) zur Erzeugung von Photonen (30; 32, 34, 36), die ihrerseits ausgewertet werden. Dabei sind die Szintillationschicht (16) und ihr Träger (14) im Bereich der Durchgangsöffnung (18) sehr dünn ausgebildet, so daß der Primärstrahl (PE) nur sehr gering beeinflußt wird, selbst wenn die Durchgangsöffnung (18) sehr eng ausgebildet ist. Durch die enge Ausbildung der Durchgangsöffnung (18) können auch achsnahe Sekundärelektronen gut erfaßt werden.

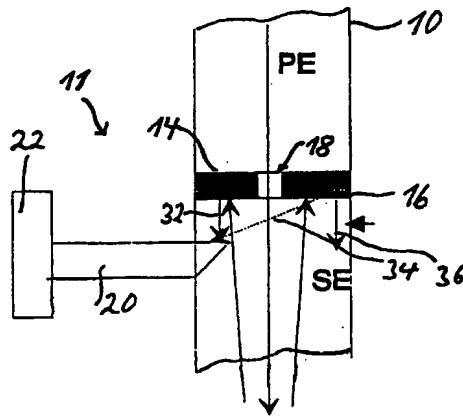


Fig. 2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Detektor für Sekundärkorpuskeln mit einer Szintillationsschicht, zur Erzeugung von Photonen beim Auftreffen der Sekundärkorpuskeln, und einem Träger für die Szintillationsschicht, die mit einer Durchgangsöffnung für den Primärstrahl versehen sind, und einer Detektionseinrichtung zum Aufnehmen, Führen und Auswerten der Photonen.

[0002] Ein solcher Detektor ist aus der EP 0 274 622 (B1) bekannt.

[0003] Derartige Detektoren werden insbesondere in Korpuskularstrahlgeräten, in denen Korpuskeln (meistens Elektronen, aber auch Protonen, Ionen und andere elektrisch geladene Teilchen) unter Verwendung einer Teilchenoptik von einer entsprechenden Quelle (z. B. einer Kathode) auf ein Ziel gelenkt werden, eingesetzt.

[0004] Bei einer bestimmten Klasse von Korpuskularstrahlgeräten werden die, von auf eine Probe auftreffenden (dann: Primär-) Korpuskeln ausgelösten Sekundärkorpuskeln geführt (detektiert) und zur Erlangung von Informationen über die Probe ausgewertet. Ein Beispiel ist das Raster-Elektronenmikroskop, bei dem ein möglichst fein (im Nanometerbereich) durch die Elektronenoptik fokussierter Elektronenstrahl durch eine zusätzliche Ablenkeinrichtung über die Probe geführt wird. Nachfolgend wird meist von Elektronen statt allgemein von Korpuskeln gesprochen. Die Erfindung ist jedoch nicht auf Elektronen beschränkt.

[0005] Dabei ist bei manchen Geräten der Detektor seitlich der Probe angeordnet und die Sekundärelektronen werden durch ein Ablenkfeld in der Probenkammer auf den Detektor gelenkt. Dies erfordert einen Mindestabstand zwischen dem Objektiv der Elektronenoptik und der Probe, was die Auflösung verschlechtert. Ferner kann das Ablenkfeld die Auflösung des Primärstrahls verschlechtern.

[0006] Es ist auch schon bekannt, einen Detektor oberhalb des Objektivs seitlich anzuordnen. Dabei werden die Sekundärelektronen in der elektronenoptischen Säule durch ein Wien-Filter (Überlagerung eines magnetischen und eines elektrostatischen Feldes) seitlich auf den Detektor abgelenkt. Dabei kann das kombinierte elektrostatisch-magnetische Feld so dimensioniert werden, daß die Primärelektronen nicht beeinflußt werden. Jedoch ist die Realisierung sehr aufwendig und eine sehr genaue Abstimmung des Systems ist erforderlich, um eine Beeinflussung des Primärstrahls zu vermeiden.

[0007] Bei einem Detektor der eingangs angegebenen Gattung werden die Sekundärelektronen auf eine sehr dünne, Photonen abstrahlende Szintillationsschicht gelenkt, die auf einer auch als Träger für die Szintillationsschicht dienenden, von der Seite der Sekundärelektronen abgewandt angeordneten Detektionseinrichtung für die Photonen aus der Szintillations-

schicht aufgebracht ist. Der eingangs angegebene Detektor wird oberhalb des Objektives in den Strahlengang des Primärstrahls gebracht. Dies erfordert allerdings eine zentrale zylindrische Öffnung für den Durchgang des Primärstrahls durch den Detektor zur Probe. Nachteilig ist daran insbesondere, daß die zentrale zylindrische Öffnung relativ groß (Durchmesser ca. 2 mm) gewählt werden muß, damit eine Kontamination der Innenwände des entstehenden Zylinders, die zu störenden Aufladungen oder gar Ausblendungen des Primärstrahls führen kann, vermieden werden kann.

[0008] Der (aus Symmetriegründen in der Regel zylindrische) Bereich um die Primärstrahlachse, außerhalb dessen Bestandteile des Detektors gehalten werden müssen (z. B. beim eingangs angegebenen Detektor mit Szintillator oder auch bei einer Multichannelplatte), wird hier als "Störbereich" bezeichnet.

[0009] Die benötigte große Öffnung im Störbereich führt nun wieder dazu, daß gerade die in der Umgebung der optischen Achse des Primärstrahls fliegenden Sekundärelektronen, und damit ein großer Teil der Sekundärelektronen, auf den zylindrischen Durchgang treffen und damit für die Auswertung verlorengehen.

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Detektor der angegebenen Gattung zu schaffen, bei dem die Sekundärelektronen mit hoher Ausbeute, d. h. möglichst vollständig, und ohne Beeinträchtigung des Primärstrahls detektiert werden können.

[0011] Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß der Träger für die Szintillationsschicht zumindest in einem zylindrischen Störbereich um die Durchgangsöffnung als sehr dünne Trägerplatte ausgebildet ist, die Szintillationsschicht als sehr dünne Schicht ausgebildet ist, die Durchgangsöffnung für den Primärstrahl als sehr enge Öffnung ausgebildet ist, und der Eintrittsbereich der Detektionseinrichtung für die Photonen auch aus dem durch den Störbereich definierten ringförmigen Bereich der Szintillationsschicht, radial außerhalb des Störbereichs für den Primärstrahl (PE) angeordnet ist.

[0012] Das Verhältnis von Durchmesser zu Höhe der Durchgangsöffnung beträgt bevorzugt ca. 1:3, besonders bevorzugt mindestens 1:3.

[0013] Die Dicke der Trägerplatte ist nach unten nur durch das Erfordernis einer gewissen mechanischen Festigkeit und Handhabbarkeit begrenzt und dadurch, daß die Szintillationsschicht aufgebracht werden muß.

[0014] Dadurch, daß der die Szintillationsschicht tragende Träger in den Störbereich hineinragen gelassen wird, wird es möglich, auch die zum Primärstrahl achsnahen Sekundärelektronen für die Szintillation zu erfassen. Da der Träger jedoch erfindungsgemäß (zumindest) dort extrem dünn ausgebildet ist, sind die Wände des verbleibenden Durchgangszylinders für den Primärstrahl so klein, daß, wie sich herausgestellt hat, sie den Primärstrahl trotz der größeren Nähe nicht negativ beeinflussen.

[0015] Dadurch, daß der Eintrittsbereich der Detektionseinrichtung für die von der zusätzlichen Szintillati-

onsfläche kommenden Photonen außerhalb des Störbereichs liegt, ist auch von dorther keine Beeinträchtigung des Primärstrahls zu erwarten.

[0016] Gegebenenfalls braucht nicht zusätzlich ein neues Element in die Teilchenoptik eingebracht zu werden, vielmehr kann die Schicht auf vorhandene bzw. ohnehin notwendige Blenden für den Primärstrahl aufgebracht werden.

[0017] Bevorzugt ist der Eintrittsbereich durch einen, in den durch den Radius der Szintillationsschicht definierten Zylinder um den Primärstrahl ragenden, Lichtleiter gebildet.

[0018] Ein solcher Lichtleiter, der bevorzugt in einem Abstand von mehreren Millimetern zum Primärstrahl, derart, daß der Primärstrahl nicht beeinflußt wird, angeordnet ist, registriert, d. h. nimmt auf und leitet weiter, einen entsprechenden Teil der von den Sekundärelektronen ausgelösten Photonen. Einerseits schirmt er nur einen Teil der Sekundärelektronen ab, andererseits führt die Tatsache, daß nur ein Teil der ausgelösten Photonen registriert wird, nicht zu einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses, da ein Sekundärelektron typischerweise 200-500 Photonen erzeugt.

[0019] Bevorzugt ist der Lichtleiter als Lichtleitstab (20) ausgebildet.

[0020] Dafür treffen die eben genannten Vorteile insbesondere zu.

[0021] Bevorzugt besteht die Trägerplatte aus Molybdän oder einer Molybdänlegierung oder auch Platin. Diese Materialien haben sich hierfür besonders bewährt.

[0022] Bevorzugt ist der Träger für Photonen aus der Szintillationsschicht durchlässig und ist zumindest der Photoneneintrittsbereich der Detektionseinrichtung im Halbraum des Trägers angeordnet.

[0023] Bei einer entsprechend dünnen Szintillationsschicht treten die durch die Sekundärelektronen ausgelösten Photonen auch nach hinten durch die Schicht hindurch und können dann durch die Trägerplatte hindurchtreten und in einen entsprechend angeordneten Eintrittsbereich einer Detektionseinrichtung für die Photonen des Detektors eintreten. Dadurch wird zusätzliche Freiheit bei der Anordnung der Bestandteile des Detektors gewonnen.

[0024] Bevorzugt liegt der Durchmesser der Durchgangsöffnung für den Primärstrahl zwischen 5 und 200 µm.

[0025] Dies wird, wie schon oben ausgeführt, durch die geringe Dicke der Trägerplatte mit Szintillationsschicht möglich und hat den Vorteil, daß der Durchmesser der Öffnung zwischen zwei und drei Größenordnungen kleiner ist als bei herkömmlichen Geräten, also die Fläche, durch die Sekundärelektronen ungenutzt, ohne Erzeugung von Photonen, entweichen können, um vier bis sechs Größenordnungen kleiner ist.

[0026] Besonders bevorzugt liegt der Durchmesser der Öffnung zwischen 10 und 50 µm. Dieser Bereich hat

sich als optimal für die Erfordernisse einfacher Herstellung bei Beibehaltung der geschilderten Vorteile herausgestellt.

[0027] Bevorzugt liegt die Dicke der Trägerplatte im 5 µm-Bereich.

[0028] Bevorzugt liegt die Dicke der Trägerplatte zwischen 1 und 100 µm, besonders bevorzugt zwischen 1 und 10 µm.

[0029] Bei diesen Dicken, und unter Berücksichtigung 10 der Tatsache, daß die Dicke der Beschichtung nur wenige µm trägt, wird der Primärelektronenstrahl praktisch nicht beeinträchtigt.

[0030] Bevorzugt sind Szintillationsschicht und Trägerplatte integral ausgebildet, z. B. als Folie mit szintillierenden Bestandteilen.

[0031] Die Erfindung betrifft auch ein Korpuskularstrahlgerät mit einer Quelle zur Erzeugung der Primärkorpuskeln im Primärstrahl, einer Probe, auf die Primärkorpuskeln unter Erzeugung von Sekundärkorpuskeln auftreffen, und einer Teilchenoptik, um die Korpuskeln von der Quelle auf die Probe zu lenken. Dies ist das bevorzugte Einsatzgebiet eines Detektors mit den oben beschriebenen Merkmalen.

[0032] Dabei ist ein solcher Detektor im Strahlengang 25 des Primärstrahls des Korpuskularstrahls des Korpuskularstrahlgerätes angeordnet. Die Anordnung erfolgt selbstverständlich so, daß die Achse des Korpuskularstrahls durch die Durchgangsöffnung hindurchgeht.

[0033] Bevorzugt ist der Detektor in Strahlrichtung der 30 Primärkorpuskeln vor dem Objektiv der Teilchenoptik angeordnet.

[0034] Dies ist einerseits aus Raumgründen zweckmäßig, und ferner fokussiert das Objektiv auch Sekundärkorpuskeln, z. B. Sekundärelektronen.

[0035] Bevorzugt ist die Szintillationsschicht auf einer Aperturblende für den Primärstrahl aufgebracht. Falls diese die entsprechenden Anforderungen erfüllt, bzw. im Rahmen der erfahrungsmäßigen Ausgestaltung so abgebildet wird, ist kein besonderer Träger für die Szintillationsschicht erforderlich, was Raum spart und den Gesamtaufbau des Korpuskularstrahlgerätes vereinfacht.

[0036] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf 45 die beigefügten Zeichnungen, auf die wegen ihrer Klarheit und Übersichtlichkeit hinsichtlich der Offenbarung ausdrücklich verwiesen wird, noch näher erläutert. Es zeigen:

50 Fig. 1 schematisch die Gesamtanordnung des erfahrungsgemäßen Korpuskularstrahlgerätes.

Fig. 2 schematisch mehr im Einzelnen den erfahrungsgemäßen Szintillations-Detektor.

[0037] Das insgesamt mit 1 bezeichnete Korpuskularstrahlgerät weist eine Quelle, im vorliegenden Falle eine

Elektronen aussendende Kathode 2 auf, die auf -1 kV liegt.

[0038] Die Elektronenoptik weist eine Wehnelt-Elektrode 4, die beispielsweise auf -1,5 kV liegt, eine Absaugelektrode 6, die auf ca. + 3 kV liegt und eine Anode 8 auf.

[0039] Die Anode 8 liegt auf ca. + 10 kV.

[0040] Der Elektronenstrahl tritt in ein Rohr 10 (Durchmesser ca. 12 mm) aus nichtferromagnetischem Material ein, das das Potential der Anode 8 aufweist.

[0041] Den oberen Bereich des Rohres umgibt der Kondensator 12, der den Primärelektronenstrahl PE (hier nur schematisch gezeigt) bündelt.

[0042] An der Stelle einer Aperturblende befindet sich die erfindungsgemäße Trägerplatte 14, auf deren in Fig. 1 nach unten gerichteten Seite die Szintillationsschicht 16 aufgebracht ist. Der Träger 14 hat eine Dicke von 10 µm, die Szintillationsschicht eine Dicke von 5 µm. Durch beide geht eine konzentrische, fluchtende Öffnung 18 für den Primärelektronenstrahl PE mit dem Durchmesser von 10 µm hindurch. Unterhalb der Szintillationsschicht befindet sich der Lichtleiterstab 20, der die Photonen von der Szintillatorbeschichtung zu einem Photomultiplier 22 weiterleitet, wo sie weiterverstärkt und ausgewertet werden.

[0043] Die Anordnung aus Trägerplatte 14, Szintillationsschicht 16, der Durchgangsöffnung 18 für den Primärelektronenstrahl und dem Lichtleiterstab 20 liegt oberhalb des Objektives 24, das den Primärelektronenstrahl PE auf der Probe 26, die auf einem Potential von 0 Volt liegt, fokussiert.

[0044] Die auf der Probe 26 ausgelösten Sekundärelektronen SE treten entgegen der Richtung der Primärelektronen PE in das Rohr 10 und damit in das dieses umgebende Objektiv 24 ein und gelangen auf die Szintillationsschicht 16, wo sie die auf den Lichtleiter 20 treffenden Photonen auslösen. Wegen der kleinen Fläche des Loches 18 wird nur ein verschwindend geringer Teil der Sekundärelektronen durch diese Öffnung verloren gehen.

[0045] Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 im Rahmen der Gesamtanordnung gezeigte erfindungsgemäße Teilanordnung mehr im Einzelnen.

[0046] Der schematisch bei PE angeordnete Primärelektronenstrahl verläuft im schon erwähnten Rohr 10 und tritt, je nach seiner Dicke an dieser Stelle, ausgebündet oder ungehindert durch die enge, niedrige Durchlaßöffnung 18. Die Trägerplatte 14 mit der Szintillatorbeschichtung 16 ist gleichzeitig eine Aperturblende im elektronenoptischen Strahlengang.

[0047] Durch die Sekundärelektronen SE ausgelöste Photonen 30 (beispielhafte Bahnen sind mit 32, 34 und 36 bezeichnet) treffen zumindest teilweise auf den Lichtleiter 20 und werden von diesem zum Photomultiplier 22 geleitet. Der Lichtleiter 20 dient auch dazu, den spannungsempfindlichen Photomultiplier vom auf dem Potential der Anode 8 liegenden Rohr 10 bzw. der ebenfalls auf diesem Potential liegenden Trägerplatte mit

Szintillatorbeschichtung, 14 bzw. 16, entfernt zu halten.

Patentansprüche

- 5 1. Detektor (11) für Sekundärkorpuskeln mit einer Szintillationsschicht (16), zur Erzeugung von Photonen (30; 32, 34, 36) beim Auftreffen der Sekundärkorpuskeln (SE), und einem Träger (14) für die Szintillationsschicht (16), die (14; 16) mit einer Durchgangsöffnung (18) für den Primärstrahl (PE) versehen sind, und einer Detektionseinrichtung (20, 22) zum Aufnehmen, Fühlen und Auswerten der Photonen (30; 32, 34, 36), dadurch gekennzeichnet, daß der Träger für die Szintillationsschicht (16) zumindest in einem zylindrischen Störbereich um die Durchgangsöffnung (18) als sehr dünne Trägerplatte (14) ausgebildet ist, die Durchgangsöffnung für den Primärstrahl (PE) als sehr enge Öffnung (18) ausgebildet ist, und der Eintrittsbereich der Detektionseinrichtung (10, 22), für die Photonen auch aus dem durch den Störbereich definierten ringförmigen Bereich der Szintillationsschicht (14), radial außerhalb des Störbereichs für den Primärstrahl (PE) angeordnet ist.
- 10 2. Detektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis von Durchmesser zu Höhe der Durchgangsöffnung (18) ca. 1:3, bevorzugt mindestens 1:3, beträgt.
- 15 3. Detektor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Eintrittsbereich durch einen, in den Radius der Szintillationsschicht definierten Zylinder um den Primärstrahl ragenden, Lichtleiter (20) gebildet ist.
- 20 4. Detektor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Lichtleiter als Lichtleiterstab (20) ausgebildet ist.
- 25 5. Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerplatte (14) aus Molybdän, einer Molybdänlegierung, oder Platin besteht.

6. Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß

der Träger (14) für Photonen aus der Szintillationsschicht (16) durchlässig ist und zumindest der Photoneneintrittsbereich der Detektionseinrichtung (20, 22) im Halbraum des Trägers (14) angeordnet ist.

7. Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß

der Durchmesser der Durchgangsöffnung (18) für den Primärstrahl zwischen 5 und 200 µm liegt.

15

8. Detektor nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß

der Durchmesser der Öffnung (18) zwischen 10 und 50 µm liegt.

20

9. Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß

die Dicke der Trägerplatte (14) im µm-Bereich liegt.

25

10. Detektor nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß

30

die Dicke der Trägerplatte (14) zwischen 1 und 100 µm, besonders bevorzugt zwischen 1 und 10 µm liegt.

35

11. Detektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Szintillationschicht und Trägerplatte integral ausgebildet sind.

12. Korpuskularstrahlgerät (1) mit

40

einer Quelle (2) zur Erzeugung der Primärkorpuseln im Primärstrahl (PE),
einer Probe (26), auf die Primärkorpuseln unter Erzeugung von Sekundärkorpuseln (SE) auftreffen, und
einer Teilchenoptik (4; 6; 8; 10; 12; 14, 18, 24), um die Korpuseln von der Quelle (2) auf die Probe (26) zu lenken,
gekennzeichnet durch

45

die Anordnung eines Detektors nach einem der Ansprüche 1 bis 11 im Strahlengang des Primärstrahls (PE).

50

13. Korpuskularstrahlgerät nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß

55

der Detektor (11) in Strahlrichtung der Primär-

korpuseln (PE) vor dem Objektiv (24) der Teilchenoptik (4; 6; 8; 10; 12; 14, 18; 24) angeordnet ist.

5 14. Korpuskularstrahlgerät nach einem der Ansprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß

die Szintillationsschicht (16) auf einer Aperturblende (14) für den Primärstrahl (PE) aufgebracht ist.

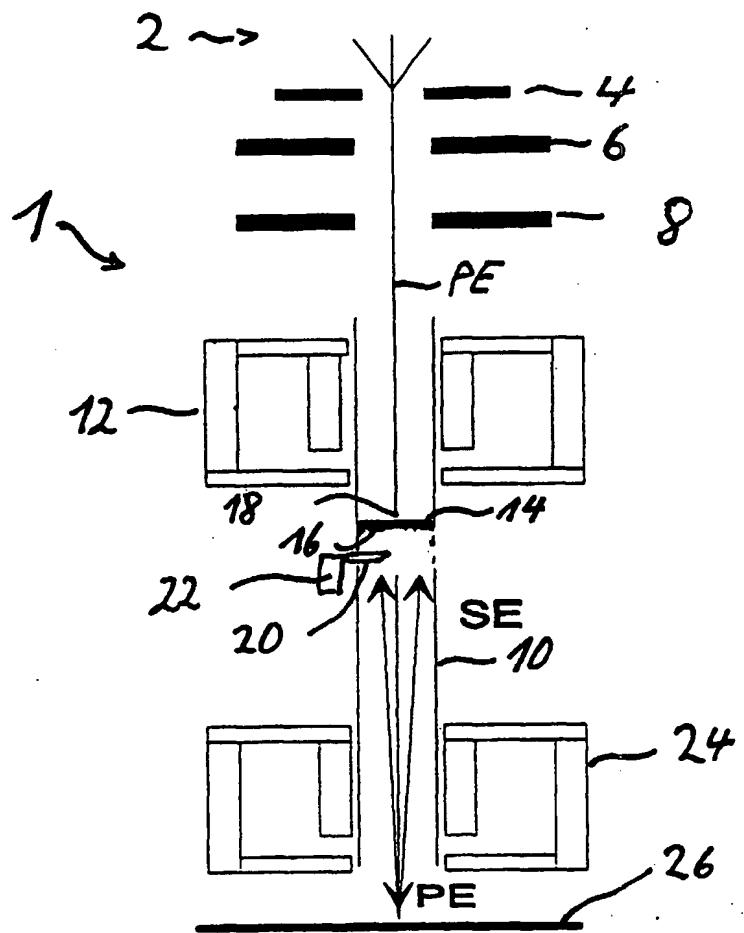


Fig. 1

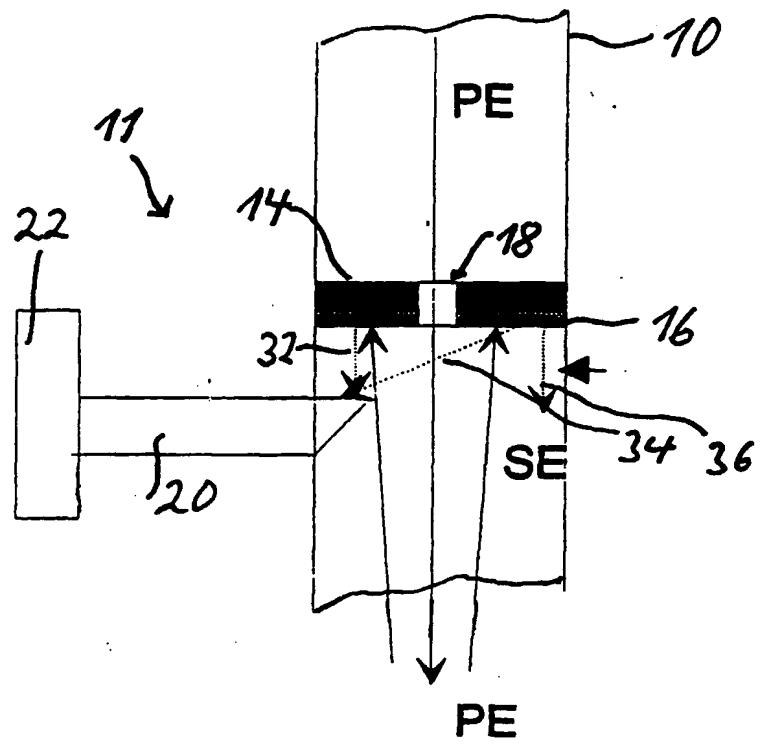


Fig. 2



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 97 12 0123

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betreff Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 010, 30.November 1995 & JP 07 192678 A (TOPCON CORP), 28.Juli 1995, * Zusammenfassung * ---	1,3,4	H01J37/244
A	US 5 198 675 A (HIKITA KIKUHIRO ET AL) 30.März 1993 * Zusammenfassung; Abbildungen 3-7 * * Spalte 2, Zeile 8 - Zeile 24 * ---	1,3,4	
A	US 5 517 033 A (KRIVANEK ONDREJ L ET AL) 14.Mai 1996 * Spalte 4, Zeile 13 - Spalte 5, Zeile 8; Abbildungen * ---	1,9,10	
A	EP 0 428 906 A (INTEGRATED CIRCUIT TESTING) 29.Mai 1991 * Zusammenfassung * ---	1,12,14	
RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.6)			
H01J			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG	Abschlußdatum der Recherche 22.April 1998	Prüfer Schaub, G	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 97 12 0123

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

22-04-1998

Im Recherchenbericht angeführtes Patendokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5198675	A	30-03-1993	JP	4249843 A		04-09-1992
US 5517033	A	14-05-1996		KEINE		
EP 0428906	A	29-05-1991	DE	3938660 A		23-05-1991
			DE	59008348 D		09-03-1995
			JP	3173054 A		26-07-1991
			US	5061856 A		29-10-1991